This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

POWERED BY Dialog

INSTRUMENT FOR INSPECTING CHIPPING ON OUTER PERIPHERY OF CONTACT LENS

Publication Number: 02-257007 (JP 2257007 A), October 17, 1990

Inventors:

KASAI YOSHIHARU

Applicants

SEIKO EPSON CORP (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

Application Number: 01-079027 (JP 8979027), March 30, 1989

International Class (IPC Edition 5):

- G01B-011/30
- G02C-013/00

JAPIO Class:

- 46.1 (INSTRUMENTATION--- Measurement)
- 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS--- Optical Equipment)

Abstract:

PURPOSE: To quantitatively inspect the chipping of a lens by picking up the image of the outer peripheral part of the lens with an image pickup device, detecting a coordinate position from the binary images thereof and executing the quadratic approximation of the least squares method from the coordinate position.

CONSTITUTION: The image in a part 4 of the outer peripheral part of the lens is picked up with the image pickup device and the difference between the coordinate position 1 detected by the binary images thereof and the Y-axis direction of the coordinate position 2 detected by the quadratic approximation of the method of least squares from the coordinate position 1 is obtained The difference with the lens having the chipping is then >=7.mu.m the difference of the lens having no chipping and the discrimination of the lens having the chipping is thus possible. The sign of the quadratic coefficient of the approximate quadratic curve is always positive with the lens having no chipping. While the value of the quadratic coefficient is 9X10(sup -4) to 15X10(sup -4) with the lens having no chipping, the lens having the chipping does not attain this value. The width 3 is 30 to 80.mu.m in the lens having no chipping but the lens having the chipping does not attain this value. (From: *Patent Abstracts of Japan*, Section: P, Section No. 1150, Vol. 15, No. 11, Pg. 109, January 10, 1991)

JAPIO

© 2004 Japan Patent Information Organization. All rights reserved.

Page 2 of 2

Dialog® File Number 347 Accession Number 3281507

® 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

平2-257007 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

®Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)10月17日

G 01 B G 02 C 11/30 13/00

8304-2F G 7029-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全2頁)

60発明の名称

コンタクトレンズ外周欠け検査装置・

願 平1-79027 20特

願 平1(1989)3月30日 22出

@発 明者 河 西 祥 治

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会补内

願 他出

セイコーエプソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

個代 理 人 弁理士 鈴木 喜三郎 外1名

1. 発明の名称

コンタクトレンズ外周欠け枝査装置

2. 特許請求の範囲

コンタクトレンズの外周部を撮像装置により撮 像し、その2値画像において外周部の座標位置を 検出し、その座標位置より最小2乗法2次近似を 行なうことにより、本来欠けが無ければ僅差であ るべき上記検出手段により検出した座標位置間に おける差異と、近似2次曲線の2次係数の符号と 近似2次曲線の2次係数の値と、撮像される外周 の巾と、により、欠けを検査することを特徴とす るコンタクトレンズ外周欠け検査装置.

3. 発明の詳細な説明

〔産糞上の利用分野〕

本発明は、コンタクトレンズ外周欠け検査装置 に関する。

[発明の概要]

本発明は、コンタクトレンズ外周欠け検査装置 において、機像装置により機像して検出した座標 位置・巾と、その座標位置より最小2乗法2次近 似して検出した座標位置の差異と、2次近似曲線 の関数値によりコンタクトレンズの外周欠け検査 を行なうことを実現したものである。

[従来の技術]

従来のコンタクトレンズの外周欠け検査は目視 で行なっており、人間が拡大鏡を使用して欠けを 検出するものであった.

〔発明が解決しようとする課題〕

しかし、前述の従来技術では、

- a. 見落としが多い
- b. 個人の欠け検出能力に差がある
- c、疲労による見落としが発生する

という問題点を有する

そこで本発明はこのような問題点を解決するも ので、その目的とするところは、検出のバラツキ が少ない定量的なコンタクトレンズの外周欠け検 査装置を提供するところにある。

[課題を解決するための手段]

本発明のコンタクトレンズ外周欠け検査装置は、コンタクトレンズの外周部を撮像装置により機像し、その2値画像において外周部の座標位置を検出し、その座標位置より最小2乗法2次近似を行なうことにより、本来欠けが無ければ値差であるべき上記検出手段により検出した座標位置における差異と、近似2次曲線の2次係数の値と、撮像される外と近似2次曲線の2次係数の値と、撮像される外間の中と、により、欠けを検査することを特徴とする。

〔寒 施 例〕

以下に本発明の実施例を図面にもとづいて説明する。第1図において、コンタクトレンズの外周部を撥像装置により撥像し、その2値画像において検出した座標位置1とその座標位置より最小2乗法2次近似して検出した座標位置2のY軸方向差異は、本体欠けの無いレンズで0~7μm程度であるが、欠けの有るレンズでは7μm以上の差

3

り撮像して検出した座標位置と、巾と、 その座標位置より最小2乗法2次近似して検出した座標位置の差異と、2次近似曲線の関数値によりコンタクトレンズの外周欠け検査を行なうことを実現できることにより、目視検査におけるあいまいさ、不安定さを除去した検出バラツキが少ない定量的な検査を容易にするという効果を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は、本発明にかかるコンタクトレンズ外周欠け検査装置の、機像装置により機像したコンタクトレンズ外周の一部と、最小2 乗法2 次近似して検出した座標位置の一例を示す原理図である。

1・・・撮像して検出した座標位置

2・・・最小2乗法2次近似して検出した座標位層

3・・・撮像して検出した外周の巾

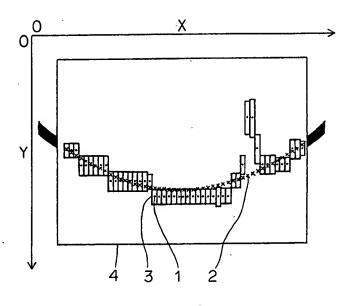
4 ・・・撮像したレンズ外周の一部

異となり欠け検出ができる。また、近似 2 次係 2 次係 数の符号は、第1図におけるように来 外形をしたレンズの凹側円弧を撮像すれば 4 次次では符号は常に正となり欠係 数のの無い 2 次で 9 × 1 0 ⁻¹ ~ 1 0 ⁻¹ ~ 2 次曲線の 2 次で 9 × 1 0 ⁻¹ ~ 1 5 いの無い レンズでりの有るレンズでりなが、欠けの有るレンズでは、本来欠けのあるが、欠けの有るレンズは技力のよりにより欠けが検けの中3 は本来欠けのよりによりの中3 は本来欠けの明確であるが、だけできる。レンズの 8 0 μ m 程度であるがが検切のできる。ようにレンズ外周の一部4を撮像するができる。ようにレンズ全周の欠け検査ができる。

以上のような実施例において、目視検査による あいまいさ、不安定さを除去し、検出バラツキが 少ない定量的な外周欠け検査ができるのである。 {発明の効果}

本発明は、以上説明したように、撮像装置によ

4



第1回